BEST AVAILABLE COPY

⑫公開特許公報(A)

昭55-58392

⑤Int. Cl.³
C 25 D 11/16

識別記号

庁内整理番号 7178-4K **33公開 昭和55年(1980)5月1日**

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈アルミニウムの化成法

创特

顛 昭53-131258

②出

願 昭53(1978)10月24日

⑫発 明 者

望月秀晃

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

仍発 明 者 田村徹

門真市大字門真1006番地松下電器産業株式会社内

⑫発 明 者

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

の出願人松]

人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明 細 書

1、発明の名称

アルミニウムの化成法

2、特許請求の範囲

- (1) 電解エッチングで表面積を増大させてなるアルミニウム箔を、錫もしくはその化合物の少なくともいずれか一方を含む酸性水溶液中に浸漬してから、化成することを特徴とするアルミニウムの化成法。
- (3) 酸性水溶液が pH O.1 ~ 6. O であることを待 数とする特許請求の範囲第1項または第2項に 配載のアルミニウムの化成法。
- 3、発明の詳細な説明

本発明はアルミニウム箔の化成法にかかり、アルミニウム電解コンデンサの陽極箔に使用して漏

洩電流の少ないアルミニウム箔を製造するのに適 した方法を提供しようとするものである。

電解コンデンサの陽極箔は、アルミニウム上に バリヤー型の緻密な酸化皮膜を形成させたもので あって、この皮膜は、痰厚が印加電圧 1 V あたり 14人ときわめて海いにもかかわらず、高い崔気 絶縁性を有している。 液化皮膜の電気絶縁性は直 接測定できるわけではないが、電解液中で一定の **電圧を印加したときに流れる電流値(これを漏洩** 電流という) によって間接的に知ることができる。 漏洩電流値に代表される皮膜の電気絶縁性は、化 成電解液の種類、液のPHや電導度、温度、電流 密度などによって異なってくるものであるが、そ の因子のうちでもっとも大きな影響を与えるのは、 アルミニウム自体の純度である。ところで、現在 のところ、アルミニウムの純母を高くするための 方法としては、電解精錬法しかない。この方法に よれば2回電解情疎された箔の純度は、1回だけ 電解情凍されたものに比べて2桁はど高くなる。 しかしながら、この方法は、エネルギー多消費型

3,.... であり箔の価格も非常に高くなってしまう。それ てもかかわらずコンデンサ陽極箔として高純暖箔 が多く用いられているのは、電子機器の品質、信 頼性に対する要求が厳しくなるに従って、個々の 郎品としてのコンデンサに対しても、その高性能 化が必要となっているからである。

本発明の方法は、錫もしくは錫化合物を含む酸 性水溶液でアルミニウム箔を処理することによっ て、化成アルミニウム箔の高性能化と価格低減と いり矛盾する二つの要求を同時に満足させること ができるものである。

アルミニウム電解コンデンサの陽極箔の製造方 法として、これまで一般に次のような方法が実施 されている。すなわち、まず、塩酸や塩化ナトリ . ウムなどの水溶液中でアルミニウム箔を電解エッ チングして、その表面債を増大させる。次に、こ のアルミニウム箔を硼酸や有機酸あるいはそれら の塩を電解質とする水溶液中で一定時間化成する。 そして、化成時間の短縮および化成皮膜の耐圧性 向上を目的として、 電圧印加を中断 してアルミニ

ウム箔を空気中で、300~500℃の範囲内の 温度で数分加熱する。通常は、,上述の化成処理と 熱処理を数回繰り返し行なっている。

本発明の化成法では、この第1回目の化成(こ れを前化成という)の終了後の箔を燃処理する前 に、前述したような渡処理を行なうことが大きな 特徴である。具体的には、錫もしくはその化合物。 またはそれらの混合物をpHO.1~6.0 に調整し た酸性水溶液に溶解もしくは分散した処理液中で、 前記の前化成したアルミニウム箔を浸漬処理する。 この処理条件は、温度,pH,浸漬時間,酸の種 類.アルミニウムの浸漬量などによって一律に定 めることはできないけれども、一般に p´Hが低い 程、また温度が高い程浸漬時間を短縮することが できる。ここで、処理液のpHが0.1よりかなり 低い場合には、酸化皮膜の溶解が起こる危険性が あるために、好ましくない。pHがらOよりぢァ ルカリ性よりの場合、有効な処理をすることがで きない。との酸処理過程を終了した箔を十分に水 洗した後、300~500℃の範囲内の温度で数



分間熱処理する。この熱処理を終了した箔は、以 | 皮再化成、熱処理を繰り返しても、本発明の目的 とする皮膜の特性改善効果が薄れるということは ない。このように、本発明の化成方法によって形 成された酸化皮膜は、単位容量あたりの漏洩電流 値の比較において、前述の2回精錬したアルミニ ウム箔に匹敵する優れた符性を示した。しかも、

以下に本発明の方法について実施例と参考例に よって説明する。

実用的にも優れた方法である。

処理法自体、きわめて簡便で低コストであるため、

〔参考例〕

市販の厚さ100μmの2回精錬アルミニウム 箔(純度 99,99 %以上)を10%食塩水溶液中 で常法に従って電解エッチングした。こうしてエ ッチングした箔を硼酸アンモニウムの10%水溶 液中に浸漬してこれを陽極となし、35℃の液温 を保って100Vまで定電流化収したのち、100 Vで10分削定電圧化成を続けた(これまでの過 程を前化成という)。前化成した箔は、水洗後、

400℃の炉中で3分間※処理したのち、同一の 電解液中でさらに10分間、100℃の定電圧化 成を染返した。化成終了次の箔を水洗し、400 ℃の炉中で3分間熱処理を行なった。(これを谈 化成という。)化成の完了した箔について、10 % 頻酸水溶液中における100 ♥ 印加して、1分 経過ばの漏洩電流値および120Hzでの静電容量 を測定した。これらの結果を下表に示す。

〔比較例〕

市販の厚さ100μm の1次電解アルミニウム 箔(純度99%以上)を参考例と同様の方法でエ ッチングし、化収した。この箔についての漏洩電 流道および静電容量を同じく下表に示す。

〔寒旆例1〕

市販の厚さ100μπ の1 次電解アルミニウム 箔を参考例の方法に従ってエッチングから前化成 まで行なった。次に、濃度196の塩酸水溶液中に ・金属錫を196溶解してこれを中間処理液となし、 40±2℃の温度に深った。この中間処理液中に、 前化成した箔を3分間浸渍処理した。処理成の箔

÷

.

15

5

15

 \Box

十分に水洗した後、400℃の炉中で3分間熱処理をした(これを中間処理という)。最後に、100 Vで10分間の定電圧加収、熱処理と続く後化成を行なった。化成完了後の箔の漏洩電流値と静電容量を下表に示す。

〔 寒施例2 〕

実施例1における中間処理に代えて、濃度 5 % の燐酸水溶液に塩化第2 錫を 2 % 溶解した液を中間処理液とし、前化成後の箔を 6 〇 C の中間処理液に3 分間浸漬して、中間処理をした。それから箔を十分に水洗し、4 〇 〇 C で 3 分間熱処理した。この他のエッチング,前化成,後化或といった処理については実施例1と同じ方法を用いた。化成完了後の箔の漏洩電流値および静電容量値を下表に示す。

〔 奥施例3〕

要施例1における中間処理に代えて、濃度10%のしゅう酸水溶液に酸化第2錫を2%分散させた液を中間処理液とし、前化成後の箔を70℃の・中間処理液中に5分間浸漬して、中間処理をした。

処理後の箔を十分に水洗し、400℃で3分間熱 処理した。この他のエッチング、前化成、後化成 といった処理については実施例1の方法に従って 行なった。化成完了後の箔の漏洩電流値および静 塩容置を下表に示す。

試料	漏洩電流 (μi√cil)	静電容量 (μF/cm)	漏洩電流/ 静電容量 (μΑ/μF)
参考例	1 2	6,0	2.0
比較例	290	4 . 5	6 4
実施例1	1 5	5 . O	,3,0
実施例2	1 2	6,3	2.3
実施例3	18	5 . 2	3,5

上表に示したよう、同一のエッチング条件においては、二次精錬箔の方が一次精錬箔よりも若干エッチング倍率が高くなるが、本発明の化成法に従った実施例1~3の試料では、通常の化成法による。比較例に比べて倍率の低下が抑えられている。しかも、各実施例の試料の漏洩電流値は比較的の試料のそれに比べて16分の1以下と非常に改善されており、二次精練箔を用いた容考例の試料と

比べても建色ない特性を示している。 との結果、本発明になる化成法を採用することにより、単位容量当りの漏洩 職流値を 1 8分の 1以下に改良できることが可能となった。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

